MOLD MATERIAL FOR MOLDING OPTICAL ELEMENT

Publication number: JP4089211

Publication date: 1992-03-23

Inventor: KURIHARA NORIKO; KUMAGAI HIROAKI

Applicant: CANON KK

Classification:

G02B3/00; B29C33/38; B29L11/00; G02B3/00; B29C33/38; (IPC1-7): B29C33/38, B29L11/00;

- European:

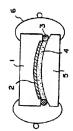
Application number: JP19900203969 19900802

Priority number(s): JP19900203969 19900802

Report a data error here

Abstract of JP4089211

PURPOSE: To enable mold release to be performed easily by covering the surface of a mold parent material being in contact with a resin layer with a film consisting of one kind or two kinds or more of Re, Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt, and Au. CONSTITUTION: Resin is poured into a gap between a mold parent material 1 and a glass lens 5, and the resin is allowed to be cured, resulting in forming a resin layer 4 on the lens 5. In this occasion, the mold parent material 1 is covered with a film 2 comprising one kind or two kinds or more of Re. Ru. Rh. Pd, Os, Ir, Pt, and Au. As a method of covering metals, an electron beam evaporating method, heating evaporating method, and the like are used for Au, Pt, Rh, and Pd that is relatively low in its melting point, and a sputtering method or the like is used for metals that has relatively high melting points. By this method, it becomes possible to conduct mold release readily



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫公開特許公報(A) 平4-89211

@Int Cl 5 B 29 C 33/38 G 02 B 3/00 // B 29 L 11:00 識別記号

庁内整理番号 8927-4F z

❸公開 平成4年(1992)3月23日

7036-2K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

60発明の名称 光学素子成形用型部材

> 創特 顧 平2-203969

顧 平2(1990)8月2日 22出

@発明者 栗 凮 紀 子 60発明者 裕 昭 勿出 顕 Y キャノン株式会社 60代 理 人

弁理士 山下 稼平

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

睭 細

発明の名称

光学素子成形用型部材

2. 特許請求の範囲

(1) レプリカ法により樹脂層を有する光学素子 を形成するのに用いる光学素子成形用型部材にお いて、少なくとも樹脂層と接する型母材表面に Re, Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt, Auの1種又は2種 以上からなる膜が被覆されている事を特徴とする 光学素子成形用型部材。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、樹脂、ゴム等の流動性のある原料を 型内に流し込んで成形品母材の表面に所望の形状 を成形するレブリカ成形法に使用する型部材に関 する.

[従来の技術]

従来、上記のような成形法に利用される型の材 料として金属、ガラス、ブラスチック、石こう、 ゴム等が用いられていたが、型内で樹脂モノマー

を重合・硬化させて型から離型する際、樹脂が型 表面に密着あるいは接着してしまい成形品を雕型 することが容易でなかった。これを容易にする方 法として、従来より①機械的に引き離す方法、② 表面に離型剤を塗布する方法、③型の温度を上下 させ樹脂と型の材料との膨張率の違いを利用する 熱ショック方法、④超音波振動を利用する方法等 があった。

[発明が解決しようとしている課題]

しかしながら、①の方法は、成形品の一部に過 大な力を加えるために成形品に変形が生じたり、 成形品の材料がゴムのようにある程度柔軟性のあ るものでないと離型しにくく、硬い成形品には適 用できなかった。また、成形品を型から取り出し 易いように成形品にテーパー形状をつけなければ ならず、成形品形状に制約を受けるという問題点 があった。

そのため②の方法、即ち離型材として、パラ フィンワックス、シリコーングリース、ポリビニ ルアルコール、アセチルセルロース、フッ素系の ②の熱ショック法は、冷却、加熱をくりかえす 方法であるか冷却時と加熱時の温度差が小さいと 難型効果が小さい。また加熱の上限が成形品 スチックの耐熱性により限られるため、冷却温度 を低くして温度差をつけると成形表面に露結が 起 こり、汚れ、吸湿の原因となる。更に、材料に よっては、加熱時の成形品の軟化変形、冷却時の 耐れ、材料の変質、寸法変化等が起こり、難型時 間もかなりかかる等の問題があった。

③の方法として特開昭 60-76319号のような方法 も提案されているが、超音波振動を効率よく伝え るための型材料は種類が少なく型材に制約を受け、しかも超音波発振装置や型に見合った超音波ホーンの設計条件出し等が必要で設備費がかかり すぎる等の問題があった。

本発明は、離型に際して種々の欠点を生み出す 軽型剤や熱ショック、超音波振動、成形品に変形 を及ぼす片寄った機械的外力等を利用しなくても 容易に離型可能を成形用型部材を提供することを 目的とする。

[課題を解決するための手段]

すなわち、本発明は、レブリカ法により樹脂層を有する光学素子を形成するのに用いる光学素子 成形用型部材において、少なくとも樹脂層と接す を型の材表面にRe、Ru、Rh、Pd、Os、Ir、Pt. Au の1様又は2種以上からなる酸が被覆されている 事を特徴とする光学素子成形用型部材である。

以下、本発明を詳細に説明する。

第1図は、ガラス表面に非球面樹脂層を形成するレブリカ法を示す模式断面図である。1は型母材、3はガスケットであり、型母材1とガラスレ

ンズ5の空隙部に樹脂を注入し、ガスケット3を 介してクリップ6で固定し、レンズ側から光を照 射してあるいは加熱して樹脂を硬化させ、レンズ 5上に樹脂層 4 を形成する。この際、型母材1上 にRe. Ru, Rh. Pos. Ir. Pt. Auの1 種又は2 様以上からなる顔2を被覆しておくと非常に難型 性が扱い事がわかった。

所望の形状を有する型母材表面にこれら金属を 被置する方法としては比較的融点の低い金属であるAu、Pt、Rh、Pdは電子ビーム蒸着法や加熱のは 法等を用い、その他の比較的融点が高いを被関する けい、2種以上の金属を含んだターゲットをつく り、それをスパッタしてもよいし、別々に各金属 ターゲットをスパッタしてもよい。蒸着の時は、 各金属を別々に加熱してもよいし、ある温度、あ る任力下で所望の悪気圧比が得られる超版の混合 物を加熱しても良い。

このような金属を被覆する型母材として、金属 石英等のガラス、プラスチック、石こう、セラ ミックス等を用いる事が可能である。ガスケット 材としては、プラスチック、マイラ等を用いる。

本発明で使用する樹脂は活性エネルギー線硬化性、熱硬化性、水硬化性、無酸素硬化型等の樹脂であり、具体的には、アクリル系、シリコン系、不飽和ポリエステル系、ナイロン系等のモノマー及びプレポリマーあるいはこれらに重合開始剤、 添加剤等を混合したものを用いる。

[実施例]

次に、本発明を実施例によってさらに具体的に 説明する。

実施例 1 (Pt膜, Au膜, Rh膜, Pd膜)

遺径20mm、参照曲率半径45mm、最大偏差 70mmの非球面形状に表面研略した凸状の換結 アルミナ型をエクノール、引き続きアセトンで洗 冷し十分乾燥した。第2回に模式的に示す電子 ビーム高着装置の型ホルダー12にの型13を 設置した。真空室11を不回示の真空ポンプに よって排気口16から2×10**Torrまで排気し

特爾平4-89211(3)

たのち、Pt原料の入った蒸発皿14に10V, 30AでW-フィラメント15から電子線を照射 し、Ptを腰厚0.8 μ=で型13に蒸着した。フィ ラメント、泰等Ⅲ間の加油管庁は5kVとした。

同様にして上記と同じ形状の別々の焼結アルミナの型上に金、ロジウム、パラジウムを腰厚0.8 μα 蒸着した型を形成した。各型の表面程さReax は300 人以下であった。

これら4つの型を用いてレンズの片側に非球面 制脂層を形成した。ガスケットはマイラシート体 川 小 物脂はジシクロペンチルオキシエチルアクリレート40重量部、トリス(2ーアクリロキシ)イソシアネート20重量部、ピリエステルウレクンアクリレート40重量部、ヒドロキシシクロへキシルフェニルケトン2重量からなる組成物をから、成形は、レンズ側より20cmの両圧水倒灯の360mの光を用いて30分間照射した。

成形品の離形性は4つの型とも非常によく、離 型時に型と成形品に力を加える必要は全くなかっ

同様にして上記と同じ形状の別々の焼結アルミ ナの型上にルテニウム、オスミウム、イリジウム の各金属を0.5 μ m の腰厚で堆積した。各型表面 のReaxは300 人以下であった。

これら4つの型を用いてレンズの片側に非球面 樹脂層を実施例1と全く同様の材料と方法で形成 した。成形品の類型性がきわめて良かったので引 き続き各型について1000回ずつ成形テストを行 なったが、成形品であるレンズ表面は、充分な光 学構度を有しており、型表面にも樹脂のような光 く物管金鷹の刺鮮も一切刺客されなかった。

比較例1

実施例 1 の金属膜被覆前のアルミナ型を用いた 他は、実施例 1 と全く同様な成形を行なった。最 初の力もは、難型してくい事はあっても、型の の 労脂の軽着はなく型成形品とも良からレンス 複数 しかしながら、30回目の成形後からレンス を型的 いら数 1 事が長ったとこくなり始めた。 雑穀 着し いたので、この型による成形は中止した。 た。成形品であるレンズ表面にも問題はなく、型表面も成形前の表面相さと同じであった。引き続き、それぞれの型につき1000回ずつの成形テストを行なったが、成形品であるレンズ表面は、光分な光学構度を有しており、型表面にも樹脂の付着はなく、装置金属の剥離も一切観察されなかっ

実施例 2 (Re膜, Ru膜, Os膜, Ir腱)

実施例 1 と同じ焼結アルミナ型上に第3図に模式的に示すイオンピームスパック設置を用いていたった。型 2 7 を型ホルグンクとした。型 2 7 を型ホルグンプにした。では、真空室 2 1 を 7 の 頁空がメンプにした。で、 7 ス 導入口 2 3 よりアルゴンガスを 3 0 SCCWの 流 ス 導入口 2 3 よりアルゴンガスを 3 0 SCCWの 流 2 でイオン化 室 2 2 に 薄入しアルゴンガスを 4 に 文 2 化した。同時にターゲット 2 5 とイオン化 2 た 1 なれているレニウムのターゲット 2 5 とイオン化 定 た 2 0 V 印 加 2 5 を スパックした。腰厚 0.5 μ a で 堆積を中止した。

比較例 2

実施例1の金属腺被覆前のアルミナ型表面に離型 材としてワックスを塗布した他は、実施例1と全く同様な成形を行なった。アルミナ表面に離型 材としてックスを塗布し実施例1と全く同様の成形を行なった。成型したレンズ表面のはき取りをしなければ光学能品としては使えなかった。

実施例3 (Pt-Pd膜, Au-Pd膜, Rh-Pd膜, Pt-Rh-Pd 膜)

直径30mm、凹状非球面のエボキシ樹脂型33 を第4回に模式図で示す加熱蒸着装置の型ホル グー32に設置した。真空至31を不図示の真空 ボンブによって排気口37から2×10 **Torrま で排気した後、タングステン製加熱ボート35。 36の上にそれぞれ白金、バラジウムを入れタン グステンボートを通電・加熱した。それぞれの金 国が溶け始めた時シャッター34を開き型表にあ の金属して上記と側に形状の別々の3つのエボ キシ樹脂の型に(金、パラジウム)、(ロジウム、パラジウム)、(白金、ロジウム、パラジウム)、(白金、ロジウム、パラジウム)からなる成分の金属腺を上に述べたのと同様の方法で0.8 μm の厚さに蒸撃した。

とれら4つの型を用いてレンズの片側に非球面ステックシートを用いピスフェノールA型メギースアクリレート60重量が、ベンダエリスソメイールクリエーチトラアクリレート40重量部からなる組成物をガラスと型の間に注入し、レンズ側より組刻性を対力スと型の間に注入し、レンズ側より組刻性のでは、2、20世紀により、型表では近く4015/cs)の320nsの光を30分間関級かった。分、116をきる型とも1000回の成形ンズ表別ができる。11600回回の成形とで表面にも樹脂の設置は、型表で表面にも樹脂の設置は、型表で表面にも樹脂の設置は、大学構成を有しており、型表面にも樹脂の設置はない。

比較例3

実施例3の金属膜被覆前のエポキシ樹脂型を用いた他は、実施例3と同様にして成形を行なっ

度をもっており、型表面にも樹脂の付着はなかった。

比較例 4

実施別4の金属接続層前のステンレス型を用いた他は、実施例4と全く可様の成形を行なった。 1 1 回目で型とガラスが融着してしまい両者を離 す事ができなくなったのでこの時点で形成を中止 した。

[発明の効果]

以上詳細に説明したようにレブリカ法に用いる 型材表面にRe, Au, Pt. Pd, Ru, Rh, Ir, Os からなる金 鷹及びこれらの合金を被覆すると

- ①成形品を変形させずに容易に難型する事が可能となり、
- ②離型が容易であるため型そのものの耐久性が 向上し、
- ②難型剤を使用していないために成形品へ離型 剤への移行が起きず、成形品表面の再処理の 必要がなくなった。

4. 図面の簡単な説明

た。一回目から離型性はきわめて悪く、型から成 形品を離す事が容易ではなかった。 6回目に型に 融着が生じたので成形をこの時点で中止した。

実施例 4 (Re-0s膜)

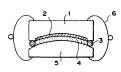
直径20mmの非球面凹状のステンレス型を第3 図のイオンピームスパック装置の型ホルダ26に 設置した。レニウムとオスミウムが1:1のモル 比で含まれているターゲット25をアルゴンイオ ンピームでスパッタして金属膜を型上に形成し た。アルゴンの流量は30 SCCM、イオン化を ターゲット間の印加電圧は500 Vにした。レニウ ムーオスミウム合金の順厚は0.5 μm とした。

この型を用いてレンズの片側に非球面樹脂膜を 形成した。ガスケットはマイラシートを用い、樹脂は実施例3と同じ樹脂組成物を用いた。クリップでとめた型とレンズを80℃まで加熱し20分間をの温度を保持し樹脂層を形成問題はなく後の はは成形前の状態を保っていた。引き続き1000回の成形を行なったが、レンズの表面は充分公光学領

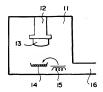
第1回は本発明の型を用いてレンズ上に樹脂層を形成する時の状態を示す模式断面図、第2回は を形成する時の状態を示す模式断面図、第2ビーム 実施研で本発明の型の製造に用いた電気アビーム系 養護電、第3回は同じくイオンビームスパック装 電気、第4回は同じく加熱素養姿質である。

1 … 型母材 2 … 金属膜 3 … ガスケット 4…樹脂層 5…レンズ 6 … クリップ 11… 真空室 12… 型ホルダー 14…蒸発皿 15… タングステンフィラメント 16…排気口 21…真空室 22…イオン化室 23… ガス選入口 24…ターゲットホルダー 25…ターゲット 26…型ホルダー 27 ... #1 28…排気口 31…真空室 32… 型まルグ 33 --- 型 34…シャッター 35,36 … W - 加熱ポート 37…排気口

代理人 弁理士 山下 積平



第 2 図



第 3 図

